

专著信息

书名	Low dielectric constant nanoporous SiO ₂ films formed by twice modification processing
语种	英文
撰写或编译	
作者	C.M.Zhen,Z.Q.Zhao,Z.W.He X.F.Nie,Y.Y Wang
第一作者单位	
出版社	Materials Letters 59 1470-1473 (2005)
出版地	
出版日期	2005年 月 日
标准书号	
介质类型	
页数	
字数	
开本	
相关项目	超低介电常数纳米多孔薄膜材料的制备和特性研究